ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ

УДК 66.081.6

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРАНСМЕМБРАННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ АКТИВНОГО И ДРЕНАЖНОГО СЛОЕВ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК УПМ-50 И УПМ-100

© 2020 г. С. И. Лазарев^{а,*}, Ю. М. Головин^а, И. В. Хорохорина^а, Д. С. Лазарев^а

^а Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия

> *e-mail: geometry@mail.nnn.tstu.ru Поступила в редакцию 01.12.2019 г. После доработки 04.02.2020 г. Принята к публикации 11.02.2020 г.

Приведены результаты исследования активного и дренажного слоев композитных пленок (мембран) УПМ-50 и УПМ-100 до и после воздействия трансмембранного давления методами ИК-спектров отражения, рентгеновского рассеяния и растровой электронной микроскопии. Установлено, что изменения в ИК-спектре рабочего образца вызваны разрушениями слабых связей C=O...H-N амидного фрагмента полисульфонамидной пленки. Уменьшение частоты колебания v (C=O) (на Δv $= 20 \text{ см}^{-1}$), свидетельствует о перераспределении электронной плотности между C=O-группами и бензольным кольцом под действием индуктивного эффекта сопряжения, что обуславливает образование заряженных функциональных групп СО⁻. Наличие групп СО⁻ фрагментируют новую налмолекулярную структуру, стабильность которой осуществляется диполь-дипольным взаимодействием карбониланионов. Рентгеновское рассеяние исходного и рабочего образцов в интервале углов 20 от $10-35^{\circ}$ фиксируется тремя интенсивными рефлексами при углах $20 \sim 17.23^{\circ}, 22.24^{\circ}, 25.41^{\circ}$ от кристаллографических плоскостей ((010), (100) и (110)), соответствующих кристаллической структуре лавсана. Сравнительный анализ приведенных интенсивностей рефлексов от кристаллографических плоскостей (010), (100) и размеров ламелей свидетельствует, что трансмембранное давление инициирует конформационную перестройку кристаллитов с ориентацией кристаллографической оси (b) параллельно плоскости пленки.

Ключевые слова: мембрана, полисульфоноамид, лавсан, конформация, ИК-спектроскопия, рентгеновский спектр

DOI: 10.31857/S0044453720090150

Исследования структуры поверхностного и дренажного слоев композитных мембран и происходящих в них изменений вызванного действием трансмембранного давления в процессе эксплуатации мембран являются в настоящее время актуальной задачей. Авторами работы [1] исследовались теоретические подходы к описанию эффектов асимметрии транспортных характеристик композитных мембран.

В рамках модели однородной "тонкопористой мембраны" предложен новый метод расчета массопереноса через асимметричные мембраны, учитывающий физико-химические свойства отдельных слоев композитных мембран. Показано, что разность эффективных плотностей фиксированных зарядов в слоях композитной мембраны является главным фактором, определяющим степень асимметрии диффузионной проницаемости. В работе [2] методами гидродинамики, электрооптики и компьютерного моделирования исследовались пленкообразующие аддитивный кремний, замещенный полинорборнен и кремний-замещенный полиацетилен. Отмечено, что молекулы исследуемых полимеров имеют неоднородную микроструктуру вследствие энергетически выгодной спирализации регулярных последовательностей мономерных звеньев, причем линейные размеры спиральных фрагментов и величина равновесной жесткости цепей взаимосвязаны.

Представленные результаты исследований показывают, что композитные мембраны имеют разделяющий (активный) слой, состоящий из неоднородной запутанной полимерной сетки, пронизанной извилистыми трансмембранными "туннелями" и нанопорами, заполненными во-

фикация полимеров парами мезофазогенных растворителей позволяет управлять структурой и эксплуатационными характеристиками ультрафильтрационных мембран [8]. Установлены значения модуля упругости эритроцитов в зависимости от локализации области индентирования и времени воздействия зондом на поверхность мембраны. Показана существенная зависимость результатов оценки модуля упругости от скорости воздействия индентором на клеточную мембрану.

дой [3]. Методом атомно-силовой микроскопии изучена структура и проницаемые свойства по-

мембран из полисульфона (ПС-100), полиакри-

лонитрила (ПАН-100) и модифицированных на-

несением тонких пленок поливинилпиридина

способом Ленгмюра–Блоджетта [4]. Установле-

но, что нанесение тонких пленок на мембрану

ПС-100 приводит к уменьшению удельного вы-

ходного потока по воде в два раза, но при этом на-

блюдается существенное увеличение коэффици-

Представлен анализ морфологических

структурных свойств формованных ацетатцеллю-

лозных пленок и мембран с применением скани-

рующей электронной микроскопии, рентгенов-

ской дифракции и термического анализа [5]. Ис-

следовано распределение пор и гидрофильность

поверхности электроформованных мембран и от-

литых пленок из ацетатацеллюлозы. Результаты

показали, что мембраны имеют более равномер-

ное распределение пор по размерам при большем

среднем их размере и обладают повышенной сте-

пенью кристалличности и лучшей термической

стабильностью при сравнении с литыми пленка-

ми из ацетата целлюлозы. Оценена набухаемость,

толщина и их отношение к водопроницаемости

четырех типов полиамидных мембран (SWC4+,

ESPA, XLE и BW30) с помощью атомно-силовой

микроскопии и ИК-спектроскопии [6]. Отмече-

но, что эффективность водопроницаемости по-

ские, структурные и химические свойства образ-

цов полимерного материала полиамида-6.6, кото-

рые были подвержены облучению гамма-лучами в

различных дозах [7]. Результаты, полученные

рентгеновскими и спектроскопическими метода-

ми, показали сдвиг в сторону поглощения в види-

мой области для облученных образцов. Анализ

рентгенограмм показал увеличение кристалличе-

ской природы полимера при более высоких дозах

при значительном уменьшении ширины пиков. Исследовано воздействие паров мезофазогенных

Изучено влияние гамма-излучения на оптиче-

лиамидов зависит от набухания пленок.

ультрафильтрационных

исходных

верхности

ента задержания.

Методом ИК-спектроскопии установлены особенности механизма поглощения фенилала-

ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ том 94 № 9 2020

нина профилированной сульфокатионообменной мембраной со стирол-дивинилбензольной матрицей. Анализ результатов ИК-спектроскопических исследований показал, что в основе взаимодействия в системе сорбент—сорбат лежит ионообменная сорбция по реакциям протонирования с присоединением противоиона водорода к карбоксильной группе аминокислоты и ионного обмена с вытеснением иона водорода в равновесный раствор [9].

Разработана, с использованием стохастического моделирования, комплексная молель структуры набухающих ионных мембран, рассматриваемых в качестве сетчатых структур, в которых макромолекулы взаимодействуют в основной цепи и по ионным группам [10]. При этом сделанные предположения хорошо согласуются с экспериментальными данными при исследовании рентгеновского рассеяния в больших углах. Получены нанокомпозитные мембраны (МБ) из Nafion 117 и систематического ряда органически функционализированных алкоксидов кремния, а физическая структура исследована методами малоуглового и большеуглового рентгеновского рассеяния [11]. Изучен процесс переносов гидрофобных жидкостных мембран с помощью малоуглового рентгеновского рассеяния [12]. Результаты экспериментов позволили получить некоторые представления о динамике переноса через мембраны, содержащие мицеллы АОТ, такие как центры локализации аминокислоты и зарядов в обратных мицеллах.

Исследованы пленки из регенерированной целлюлозы, которые подвергали окислению раствором ТЕМПО–NaBr–NaClO, затем методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии определено образование функциональных групп и оценено их влияние на адгезию при ламинировании тонкого слоя (<10 мг/м²) поливиниламина на целлюлозе, где найдена прямая зависимость между адгезией и содержанием альдегидных и полуацетальных групп в целлюлозе [13].

Проведенный анализ работ [1–13] по оценке структурных и транспортных свойств композитных мембран методами колебательной спектроскопии, рентгеновского рассеяния и растровой электронной микроскопии, позволил оценить значимость поверхностного и дренажного слоев в процессах мембранного разделения растворов и их зависимость от трансмембранного давления. Поэтому, целью данной работы явился анализ влияния трансмембранного давления и диффузии пермеата на структурные и транспортные свойства композитных мембран УПМ-50 и УПМ-100 с активным полисульфоноамидным и дренажным лавсановым слоями методами колебательной спектроскопии, рентгенодифрактомет-

И

Марка мембраны	УПМ-50	УПМ-100	
<i>R</i> , %	95	95	
<i>Р</i> , МПа	0.1	0.1	
<i>J</i> , дм ³ /м ² ч	72	840	
<i>d_n</i> , мкм	0.005	0.01	
Материал подложки	Нетканый лавсан		

Таблица 1. Характеристики полисульфоновых композиционных ультрафильтрационных мембран

Обозначения: R – коэффициент задержания мембраны; P – трансмембранное давление; J – удельный выходной поток; d_n – средний диаметр пор.

рии в больших углах рассеяния и растровой электронной микроскопии.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Экспериментальные исследования проводились на образцах промышленных мембран УПМ-50 и УПМ-100, основные характеристики которых приведены в табл. 1. ИК-спектры регистрировались от поверхности активного слоя исходного и рабочего образцов на ИК-фурье-спектрометре FT/IR-6200 (Япония) с использованием микроприставки для неполного внутреннего отражения (НПВО). Сканирование осуществляли в диапазоне волновых чисел от 699 до 4000 см⁻¹. Время накопления сигнала – 3 мин.

Рентгеноспектральные измерения выполнялись со стороны подложки на дифрактометре ДРОН-3 в автоматическом режиме, поддерживаемом программным пакетом Lgraf-2 и Difwin с записью на ПК в области больших углов 20 от 8° до 45° в геометрии на отражение со стороны подложки. Использовалось излучение Cu K_{α} ($\lambda =$ = 0.1542 нм). Монохроматизация обеспечивалась Ni-фильтром. Обработка спектральной информации для визуализации и построения графиков выполнялась в пакете программы Origin 7.5.

Кристалличность (РСК, %) рассчитывалась из соотношения между площадью под кристаллическими рефлексами и общей площадью под всей кривой рентгеновского рассеяния по формуле

$$PCK = 100\% \frac{\sum (S_{\kappa p1} + S_{\kappa p2} + S_{\kappa p3} + S_{\kappa p4} + S_{\kappa p5} + S_{\kappa p6})}{\sum (S_{\kappa p1} + S_{\kappa p2} + S_{\kappa p3} + S_{\kappa p4} + S_{\kappa p5} + S_{\kappa p6} + S_{am})}.$$
(1)

Размеры кристаллитов определяли по соотношению Селякова–Шеррера вдоль кристаллографических осей *a* и *b* [14]

$$L_{\rm okp} = \frac{k\lambda}{\beta\cos 2\theta}.$$
 (2)

Приведенные интенсивности рефлексов рассчитывали по отношению к суммарной интенсивности под всей кривой рассеяния в углах дифракции 20 от 10° до 35°. Поверхности подложек ультафильтрационных образцов мембран УПМ-50 и УПМ-100 исследовались методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на приборе SUPRA 60VP фирмы CarlZeiss воздушно-сухих образцов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для удобства интерпретации ИК-фурье-спектров кривые сдвинуты по вертикальной оси и приведены в двух интервалах частот от 700–1800 см⁻¹ и 2700–4000 см⁻¹, для одной мембраны УПМ-50 из-за их идентичности. Сравнения ИК-спектров (рис. 1а) в области частот 700–1800 см⁻¹ свидетельствуют, что, несмотря на резкое уменьшение интенсивности и отсутствие дополнительных полос поглощения в рабочем образце, вызванное осадочным слоем, наблюдается совпадение частот некоторых функциональных групп сополимеров [15–17].

Учитывая строение ароматических сульфонамидов в ИК-спектрах регистрируются скелетные колебания углерод-углеродных связей (-С=С-) бензольного кольца с v = 1526 см⁻¹ и 1501 см⁻¹; валентные колебания сульфоно- и сульфонамидных групп $-(S=O,SO_3)$ с v = 1106, 1147, 1186, 1262,1321 см⁻¹; деформационные колебания метиленовых и метильных (СН₂, СН₃) групп с частотами v = 719 см⁻¹ (маятниковые колебания) и v = $= 1397 \text{ см}^{-1}$ (веерное колебание): колебания мостиковых связей (C–S–C, C–O–C) с v = 972 см⁻¹. $v = 1016 \text{ см}^{-1}$ соответственно. Однако в ИК-спектрах проявляются характерные изменения в области колебаний карбонильных групп (С=О) (полоса амид I вторичного амида), частота которой смешается от 1650 до 1630 см⁻¹ ($\Delta v = 20$ см⁻¹) по сравнению с исходным образцом ("красный сдвиг"), при этом полоса поглощения деформационных колебаний групп N-H (полоса амид II) с максимумом v = 1589 см⁻¹ остается несмещенной. Полоса поглощения валентных колебаний N-Н связей в ИК-спектре рабочего образца смещается в область высоких частот от 3321 до 3338 см⁻¹ ($\Delta v = 16$ см⁻¹), практически без изменения интенсивности (см. рис. 16). Смещение частоты Δv валентных колебаний HN-групп в область высоких частот свидетельствует о нарушении (разрыве) водородной связи C=O.....HN. Колебания метильных и метиленовых групп авто-



Рис. 1. ИК-спектры диффузного отражения от поверхности полисульфоноамидной мембраны УПМ-50: а – исходного образца; б – рабочего образца.

ры объясняют изменением электрического поля вокруг этих групп, но не образованием слабых водородных связей, поскольку химическая структура этих групп не предполагает этого взаимодействия. Пики 3321 см⁻¹ и 3338 см⁻¹ отнесены к вторичным амидам — характерной особенностью полисульфонамидов является группа NH–SO₂.

Известно, что взаимодействия карбонильных и амидных групп (C=O...H-N) формируют надмолекулярную структуру полисульфонамидов. Тогда изменения в ИК-спектре рабочего образца можно объяснить разрушениями C=O...-...H-Nсвязей амидного фрагмента, что повышает локальную конформационную подвижность бензольного кольца вокруг мостиковых связей С-О-С полимерной цепи, инициируя структурную перестройку полимера на надмолекулярном уровне. Значительное уменьшение частоты колебания C=O ($\Delta v = 20 \text{ см}^{-1}$) однозначно свидетельствует о перераспределении электронной плотности между С=О-группой и бензольным кольцом под действием индуктивного эффекта сопряжения. Следовательно появляются области с повышенной локальной концентрацией заряженных функциональных групп СО- карбониланионов [18].

Наличие групп СО[–] приводит к фрагментированию новой надмолекулярной структуры, стабильность которой осуществляется диполь—дипольными взаимодействиями карбониланионов. При этом нельзя не отметить изменения симметрии электростатического поля в структуре полисульфонамида, результатом которых является снятие вырождения асимметричного валентного колебания метильной СН₃-группы. Отметим, что в ИК-спектре исходного образца регистрируются две полосы поглощения с $v_{cm} = 2881 \text{ см}^{-1} \text{ и } v_{acm} = 2935 \text{ см}^{-1}$ в суперпозиции с СН₂-группой, а в

образце после работы – три – $v_{cm} = 2849 \text{ см}^{-1}$, $v_{acm} = 2921 \text{ см}^{-1} \text{ и } v_{acm} = 2957 \text{ см}^{-1}$ (рис. 16). Полосы поглощения с частотами (781, 834, 866, 890 см⁻¹) функциональных групп замешения в бензольном кольце (С-О, С-Н) и колебания кольца в ИКспектре рабочего образца не проявляются, очевидно, вследствие внутримолекулярной циклизации и, возможно, принципа запрета (см. рис. 1б). Таким образом, активный полисульфонамилный слой мембран УПМ-50 и УПМ-100 в процессе разделения раствора методом ультрафильтрации (воздействия трансмембранного давления) подвержен структурным изменениям как на молекулярном, так и на надмолекулярном уровнях, влияя на транспортные свойства композитных мембран.

Кривые интенсивности рентгеновского рассеяния исходного и рабочего образцов, исправленные на фоновое рассеяние и приведенные к нулевой базовой линии. представлены в интервале углов рассеяния 20 от $10^{\circ}-35^{\circ}$ на (рис. 2, 3). На рентгенограммах четко фиксируются на фоне аморфного гало три интенсивных рефлекса при углах 20 ~ 17.23°, 22.24°, 25.41°, что указывает на наличие кристаллографической текстуры полимерного дренажного слоя мембран, который по техническим данным является лавсаном. Лавсан -(ПЭТФ), получаемый из двухатомного спирта этиленгликоля C₂H₄(OH)₂ путем поликонденсации в вакууме при высоких температурах с добавлением терефталевой кислоты C₈H₆O₄, обозначается химической формулой $(C_{10}H_8O_4)_n$.

Кристаллическая структура лавсана имеет триклинную элементарную ячейку с параметрами a = 0.45 нм, b = 0.59 нм и c = 10.7 нм, а регистрируемые рефлексы совпадают с рассеянием первого порядка от кристаллографических плоскостей элементарной ячейки лавсана (010), (100)



Рис. 2. Кривые интенсивности рентгеновского рассеяния мембраны УПМ-50: а – исходного образца; б – рабочего образца (номера пиков *1*, *2*, *3* – соответствует рефлексам от плоскостей (010), (110) и (100)).



Рис. 3. Кривые интенсивности рентгеновского рассеяния мембраны УПМ-100: а – исходного образца; б – рабочего образца (номера пиков *1*, *2*, *3* – соответствует рефлексам от плоскостей (010), (110) и (100)).

и (110) [19, 20]. Прежде всего, отметим существенное перераспределение интенсивностей рефлексов в рабочих образцах и незначительные изменения углов дифракции от кристаллографических плоскостей (010) и (100). Подобные изменения, следуя формальной логике [21], свидетельствуют об эволюции кристаллографической текстуры. Для количественной оценки микроструктурной перестройки в полимерном слое определены, параметры кристаллитов, РСК % и приведенные интегральные интенсивности пиков, соответствующих кристаллографическим плоскостям (100), (010). Числовые значения микроструктурных параметров сведены в табл. 2.

Рентгеновскую степень кристалличности определяли методом деконволюции [22], который позволяет сымитировать профиль кривой рентгеновского рассеяния несколькими функциями Гаусса. В нашем случае профиль кривой ин-

тенсивности сымитирован сверткой семью функциями Гаусса с коэффициентом регрессии $R^2 =$ = 0.998 для всех кривых (см. рис. 2, 3). Профиль кривой включает три основных пика: (010) (1), (110) (2), (100) (3); три дополнительных дифракционных пика, которые идентифицируются с кристаллографическими плоскостями: (0 -1 1) при $2\theta = 16^{\circ}$, (-1 1 1) при $2\theta = 21^{\circ}$ и (1 -1 1) при $2\theta = 28^\circ$, маскирующимися в основных рефлексах, и широкий пик, представляющий собой некристаллическое отражение (аморфную фазу). Значения РСК % (см. табл. 2) свидетельствуют, что трансмембранное давление и диффузия ретентата через дренажный слой увеличивает кристалличность лавсановой пленки для мембраны УПМ-50 с 33 до 55% и мембраны УПМ-100 – с 44 до 63%.

Известно, что полукристаллические полимерные волокна или изделия на молекулярном уров-

1403

Таблица 2. Структурные микропараметры исходных и рабочих образцов ультрафильтрационных мембран типа УПМ-50, УПМ-100

Структурные	Исходный образец		Рабочий образец			
параметры	$2\theta_1^\circ$	$2\theta_3^\circ$	$2\theta_l^\circ$	$2\theta_3^\circ$		
YAM-50						
$2\theta^{\circ}$	17.23	25.41	17.32	25.82		
<i>d</i> , нм	0.57	0.389	0.569	0.383		
I, %	9	8	13	34		
$L_{\rm окр}$, нм	4.0	5.4	9.1	7.4		
PCK, %	33		55			
YAM-100						
$2\theta^{\circ}$	17.64	25.91	17.53	25.94		
<i>d</i> , нм	0.563	0.385	0.563	0.38		
I, %	5	14	1	13		
$L_{\rm окр}$, нм	9.1	7.4	13.0	7.5		
PCK, %	44		63			

Обозначения: $2\theta^{\circ}$ — угол дифракции, $2\theta_1^{\circ}$ — угол дифракции для первого пика кривой интенсивности рентгеновского рассеяния, $2\theta_3^{\circ}$ — угол дифракции для третьего пика кривой интенсивности рентгеновского рассеяния, d— дебаевский параметр, I— интегральная приведенная интенсивность, $L_{\text{окр}}$ — размеры кристаллов; РСК— кристалличность.

не состоят из высокоупорядоченных кристаллических сегментов разделенных относительно неустойчивыми аморфными областями [23, 24]. На рис. 4 представлена микрофотография полимерного дренажного слоя мембран с кратностью увеличения микрофотографии в 300 раз. Данная кратность выбрана из условия достаточно четкого различия волокон и аморфной части на микрофотографии мембраны. На микрофотографии



Рис. 4. Микрофотография полимерного дренажного слоя полисульфонамидной мембраны: *1* – волокно, *2* – аморфная часть.

ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ том 94 № 9 2020

(рис. 4) стрелками выделены структурные единицы волокон и фазовые области с различными характеристиками, где показано: *1* – волокно; *2* – аморфная часть.

Волокна сложены беспорядочно, полностью отделены друг от друга, их поперечные размеры менее 45 мкм. Структурной единицей этих волокон являются микрофибриллы с монокристаллическими слоями (ламели–кристаллиты), разделенными аморфной частью проходных цепей молекул. Поэтому основные виды деформации развиваются в аморфных областях, вызывая вращение ламелей (кристаллитов) [24].

Сравнительный анализ (см. табл. 2) приведенных интенсивностей показывает увеличение интенсивности рефлекса от кристаллографической плоскости (010) в 1.125 раза больше, чем от плоскости (100) для исходного образца УПМ-50 мембраны, а для рабочего, напротив – от плоскости (100) в 2.6 раза больше чем от плоскости (010). Поскольку, дифрактограммы регистрировались по методу "на отражение", то можно утверждать, что 9% кристаллитов исходного образца мембраны УПМ-50 ориентированы плоскостью (010) параллельно поверхности полимерной пленки, а 8% - (100) плоскостью. Однако в рабочем образце 13% кристаллитов ориентированы плоскостью (010) и 34% плоскостью (100) параллельно поверхности пленки (см. табл. 2). Следовательно, механические воздействия на мембрану инициируют конформацию кристаллитов с преимущественной ориентацией кристаллографической оси (а) перпендикулярно плоскости мембраны.

В мембране УПМ-100 наблюдается увеличение интенсивности рефлексов от плоскости (100) в 2.8 для исходного и в 13 раз рабочего образцов по отношению к интенсивности рефлексов от (010) плоскости. Следовательно, в образцах УПМ-100 мембраны количество кристаллитов, ориентированных плоскостью (100) параллельно поверхности пленки в рабочем образце увеличивается в 4.6 раза с 1 до 13% (см. табл. 2). В этом случае "кротова нора" (межплоскостное расстояние между кристаллографическими плоскостями (100)) ориентирована параллельно плоскости пленки с уменьшением брегговского параметра на 0.005 нм.

При этом изменяется характер и полуширина рефлексов. Размеры кристаллитов в направлении оси (b) по отношению к оси (a) больше в 1.23 для УПМ-50, а для УПМ-100 в 1.73 раза (см. табл. 2). Анизотропное увеличение размеров кристаллитов свидетельствует о развитии молекулярной ориентации предпочтительно в направлении оси (b) кристалла, что связано с более сильным межмолекулярным взаимодействием макромолекул между плоскостями (010), чем между (100) [25]. Таким образом, в соответствии с рентгеноструктурными данными можно утверждать, что действие трансмембранного давления приводит к изменению надмолекулярной структуры дренажного слоя мембран. Кристаллографическая ось (*b*) кристаллитов и цепи макромолекул при этом ориентируются преимущественно параллельно поверхности пленки. При снятии трансмембранного давления с образцов пленок, кристаллическая структура замораживается, т.е. в полимерных мембранах на основе лавсана возникает явление гистерезиса.

Таким образом, выполненные исследования по анализу структурных и транспортных свойств ультрафильтрационных полисульфоноамидных композитных мембран методами колебательной спектроскопии, рентгенодифрактометрии и растровой электронной микроскопии позволяют сделать следующие выводы:

1) процесс разделения раствора методом ультрафильтрации изменяют структуру полисульфонамидного слоя мембран вида УПМ-50 и УАМ-100 вследствие разрушения (C=O...H–N)-связей амидного фрагмента. Уменьшение частоты колебания C=O ($\Delta v = 20 \text{ см}^{-1}$) и наличие групп COприводит к фрагментированию новой структуры как на молекулярном так и на надмолекулярном уровнях, влияя на транспортные свойства композитных мембран;

2) трансмембранное давление воздействует на образцы мембран, инициирует конформацию кристаллитов дренажного слоя с преимущественной ориентацией кристаллографической оси (*b*) параллельно плоскости пленки. Наблюдается анизотропный рост кристаллитов. Для УПМ-50 мембраны размеры кристаллита в направлении оси (*b*) по отношению к оси (*a*), больше в 1.23, а для УПМ-100 в 1.73 раза (РСК %) полимерной пленки меняется с 33 до 55% и с 44 до 63% соответственно. При этом следует отметить, что кристаллическая структура образцов замораживается, т.е. в полимерных пленках на основе лавсана после снятия трансмембранного давления возникает явление гистерезиса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Филиппов А.Н., Иксанов Р.Х., Кононенко Н.А. и др. // Коллоидн. журн. 2010. Т. 72. № 2. С. 238.
- Евлампиева Н.П., Грингольц М.Л., Зайцева И.И., Рюмцев Е.И. // Высокомолекуляр. соединения. Серия А. 2010. Т. 52. № 7. С. 1318.

- Ridgway H.F., Orbell G., Gray S. // J. Membrane Sci. 2017. V. 524. P. 436.
- Мельникова Г.Б., Жавнерко Г.К., Чижик С.А. и др. // Мембраны и мембр. технологии. 2016. № 2. С. 144.
- Wu S., Qin X., Li M. // J. of Industrial Textiles. 2014. V. 44. № 1. P. 85.
- 6. *Drazevic E., Kosutic K., Freger V.* // Water Research. 2014. V. 49. P. 444.
- 7. *Gupta S.K., Singh P., Kumar R.* // Radiation effects and defects in solids. 2014. V. 169. № 8. P. 679.
- 8. Дрозд Е.С., Чижик С.А., Константинова Е.Э. // Росс. журн. биомеханики. 2009. Т. 13. № 4. С. 22.
- Васильева В.И., Голева Е.А., Селеменев В.Ф. и др. // Журн. физ. химии. 2019. Т. 93. № 3. С. 428.
- 10. Termonia Y. // Polymer. 2007. V. 48. № 5. P. 1435.
- 11. *Ladewig P.P., Knott R.B., Hill A.J. et al.* // Chem. Mater. 2007. V. 19. № 9. P. 2372.
- Rinaldi R., Volpe P.L.O., Torriani I.L. // J. Colloid and Interface Sci. 2008. V. 318. № 1. P. 59.
- Di Flavio J.-L., Pelton R., Leduc M. et al. // Cellulose. 2007. V. 14. № 3. P. 257.
- 14. Азаров В.И., Буров А.В., Оболенская А.В. Химия древесины и синтетических полимеров: Учебник для вузов. СПб.: СПбЛТА, 1999. 628 с.
- 15. *Федотов Ю.А., Кирш Ю.Э.* // Мембраны. Сер. крит. технологии. 2000. № 5. С. 17.
- Уелянская В.А., Чикин Г.А., Селеменев В.Ф. и др. Инфракрасная спектроскопия ионообменных материалов. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1989. 208 с.
- 17. Агеев Е.П., Матушкина Н.Н., Струсовская Н.Л. // Сорбц. и хроматограф. процессы. 2010. Т. 10. № 4. С. 606.
- Панкина Г.В., Чернавский П.А., Казак В.О. и др. // Журн. физ. химии. 2018. Т. 92. № 9. С. 1409. https://doi.org/10.1134/S0044453718090194
- Bellare A., Cohen R.E., Argon A.S. // Polymer. 1993. № 34. P. 1393.
- Кудашев С.В., Арисова В.Н., Даниленко Т.И. и др. // Изв. Волгоград. гос. техн. универ. 2013. № 19. С. 81.
- 21. *Каргин В.А., Слонимский Г.Л.* Краткие очерки по физико-химии полимеров. М.: Химия, 1967. 232 с.
- 22. *Hult E., Iversen J., Sugiyama J.* // Cellulose. 2003. № 10. P. 103.
- 23. *Мамлеева Н.А., Кустов А.Л., Лунин В.В.* // Журн. физ. химии. 2018. Т. 92. № 9. С. 1402. https://doi.org/10.1134/S0044453718090182
- 24. *Рымкевич П.П., Головина В.В., Макаров А.Г. и др. //* Вестн. Санкт-Петербург. гос. универ. технологии и дизайна. Сер. 1. Естеств. и тех. науки. 2017. № 2. С. 43–49.
- 25. Huisman R., Heuvel H. // J. Appl. Polym. Sci. 1978. V. 22. P. 943.